This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Japanese Patent Application Laid-Open Number Hei 4-125683

Publication Date: April 27, 1992

Application No.: Hei 2.248533

Filing Date: September 18, 1990

Int. Class. No.: G 09 F 9/30, C 09 K 11/06, G 09 F 9/30, H 05 B 33/14

Inventor: Masanori Sakamoto, Yasushi Kawata and Yasushi Mori

Applicant: TOSHIBA CORPORATION

Specification

1. Title of the invention: EL display device

2. What is claimed:

An EL display device comprising:

a substrate on which switching elements formed in matrix shape are provided (active matrix);

a group of EL elements piled up and patterned on said substrate; and

an external circuit driving selectively a group of EL elements through said switching elements;

wherein said EL element is constituted by using an organic EL system as an EL light emitting layer.

3. Detailed description of the invention

[Purpose of the invention]

(Field of the invention)

The present invention relates to a thin type display device, especially to an EL display device.

(Prior Art)

As a thin type display device, the so-called TFT LCD which is constituted by interposing a TN type liquid crystal with a thin film transistor array and a color filter is known. However, said TFT LCD has the following inconvenience in a response speed and a visual field angle.

The response speed shows a nematic liquid crystal condition at room temperature.

and a liquid crystal molecular size is almost decided by the condition keeping the nematic liquid crystal condition to the temperature not less than about 70 °C. Besides, because the molecular species showing a liquid crystal condition primarily has a strong intermolecular mutual action, it is limited to reduce the viscosity as a matter of course. Therefore, it is thought that the response speed of TFT LCD is limited to about 30 m sec.

On the other hand, because the so-called mouse is used in a computer terminal display, higher speed responsibility is required. Besides, in case of displaying an image of animation with high resolution, when the response speed is slow, the space resolving power of the image is damaged even though a pixel pitch is small. Therefore, it is necessary to speed up the responsibility further for an information terminal and a display with high resolution.

The visual field angle is a principle defect of this kind of element using birefringence. However, as a screen size is enlarged, the difference which cannot be ignored in the visual field angle is caused in the central and the peripheral portions of the screen, as a result, a contrast and a color tone of the image in the central portion of the screen differs from that in the peripheral portion. In the TN type liquid crystal, the visual field angle having no trouble in practical used is \pm 30° respective in front and behind, and right and left. Therefore, in distance of vision through of 30 cm, the screen which is not less than 14cm at the opposite angle is not put within the visual field angle. That is to say, it is necessary to enlarge the visual field angle for making a large screen. [Problems to be solved by the invention]

As mentioned above, in case of the conventional TFT LCD type thin display, there are defective problems that a narrow visual field angle and a slow response speed. For these problems, the following measures are tried.

First, it is necessary to be a self-light-emitting type display in order to enlarge the visual field angle, and as this self-light-emitting type display element. there are ① plasma display element. ② fluorescent display tube, ③ EL (electroluminescence) display, etc.

Consequently, in case of the plasma display element, because the response speed is high and coloring is possible, a lot of elements are formed on a substrate with a method of thick film print by micro-miniaturizing elements so that the form of a thin type display

element has been already arranged. However, there is a limitation in the improvement of luminance and the high resolution, etc. as a matter of course from the angle of a material and a structure of an element, so that the satisfactory display element in practical use has not been obtained yet.

Besides, in case of the fluorescent display tube, it is enough for luminance, but there is a limitation in making thin, coloring, and high resolution from the angle of the structure of an element.

The present invention, is accomplished in consideration of above problems, and has the purpose to offer an EL display device wherein a thin structure can be performed, high luminance and coloring are achieved, and an image with high resolution can be displayed, as well as an excellent response speed and a visual field angle are shown.

[Constitution of the invention]

(Means for resolving problems)

An EL display device of the present invention is characterized as comprising:

a substrate on which switching elements formed in matrix shape are provided (active matrix);

a group of EL elements piled up and patterned on said substrate; and

an external circuit driving selectively a group of EL elements through said switching elements;

wherein said EL element is constituted by using an organic EL system as an EL light-emitting layer.

(Action)

In the EL display device of the present invention, the requested display is performed by driving and controlling the corresponding group of the EL elements time divisionally and emitting each EL element selectively, through each switching element which is formed and provided in matrix shape. Consequently, because said EL light emitting layer is constituted by the organic EL material system with high luminance, the light emission with high luminance, the high speed responsibility and the wide visual field angle are presented in spite of comparatively low applying voltage. That is to say, the functions of the excellent contrast, the thin and large sized screen which are expected as the EL display device are shown fully.

(Embodiment)

The following is an explanation of an embodiment wherein the present invention is applied referring to attached Figures.

As stated above, an EL display device of the present invention comprises a substrate on which switching elements formed in matrix shape are provided (active matrix), a group of EL elements piled up and patterned on said substrate, and an external circuit driving selectively the group of EL elements through said switching element. Consequently, respective said active matrix, the group of EL elements, a counter electrode and the driving external circuit constituting one portion of this group of EL elements are constituted fundamentally as follows.

Active matrix constitution

As switching elements constituting an active matrix either TFT (thin film transistor) or a nonlinear two terminal element can be used, which are required the ability of implanting the current of about 10⁻⁵ A into EL elements. Besides, because the EL element is a current driving type element, in case of using a transistor, the size can be minimized by using a material with high mobility. From this meaning, for example, as a constitution of an important portion is shown sectionally in Figure 1 (a). TFT as the switching element is constituted by poly-crystalline silicon preferably. In Figure 1 (a), 1 is a glass substrate, 2 is a poly-crystalline silicon TFT with a source region 2a and a drain region 2b, 3 is a gate electrode, 4 is, for example, an insulating layer such as SiO₂, 5 is a signal electrode basic line connected to the source region 2a of said poly-crystalline silicon TFT 2, 6 is a pixel electrode made of, for example, ITO, which is connected to the drain region 2b of said poly-crystalline silicon TFT 2, 7 is a charge transferring layer, 8 is an EL light emitting layer, and 9 is a back electrode layer or a counter electrode layer made of, for example, Ag, Mg, etc. Besides, Figure 1 (b) is a plan view of an example of the constitution shown in said Figure 1 (a).

Furthermore, because the transistor size can be enlarged by making said active matrix three dimensional and integrated, TFT can be formed as a switching element 2 using amorphous silicon which is easier to form, as a constitution of an important portion is shown sectionally in Figure 2. In Figure 2, the same portions as Figure 1 (a) are shown with the same marks.

Besides, the constitution that the glass substrate 1 is a supporting substrate is shown above. As a constitution of an important portion is shown sectionally in Figure 3, an active matrix wherein a group of TFT regions as the switching element 2 are formed on the semiconductor crystal such as silicon wafer 1' can be use.

Moreover, for constituting the switching element 2, for example, CdTe, CdS, and InSb can be used as far as possible in forming a thin film uniformly in large area.

On the other hand, the nonlinear type two terminals element as the switching element 2 constituting said active matrix, for example, as respective structures of an important portions are shown sectionally in Figure 4 (A), and obliquely in Figure 4 (b), the Ta/Ta₂ O₅/Cr type MIH structure can be adopted. In Figures 4 (a) and (b). 1 is a glass substrate, 10a is a thermal oxide Ta₂ O₅ layer formed on said glass substrate 1, 10b is a Ta layer, 10c is an anode oxide Ta₂ O₅ layer, 4 is an insulating layer such as a polyimide resin layer etc., 6 is a pixel electrode made of, for example, ITO, which is connected to a drain region 2b of said poly-crystalline silicon TFT 2, 7 is a charge transferring layer, 8 is an EL light emitting layer, and 9 is a back electrode layer or a counter electrode layer made of such as Ag, Mg, etc.

Besides, in said each constitution example, the pixel electrode 6 can be a non-translucent metal electrode, as well as a translucent ITO electrode.

EL element constitution

An active matrix of an EL display device of the present invention has a constitution that a lot of EL display elements which are formed and provided on a substrate drive time divisionally. Consequently, an EL light emitting portion is generally patterned to the size not more than 1mm square. Namely, the EL light emitting portion has a charge implanting type structure wherein a charge transferring layer 7 is laminated on a EL light emitting layer 8 with an organic fluorescent pigment of a material with high luminance. Generally, the relation of the implanted current of the organic EL element 11 and the light emitting luminance is shown in Figure 5.

Besides, when the size of said light emitting pixel (EL element) 11 is 0.3 mm x 0.3 mm, it is necessary to apply the current of 10⁵ A in order to obtain the luminance of 1000 Cd/m². Also, said patterning can be performed by, for example, a mask deposition of the organic fluorescent pigment, or patterning a thick deposition film of the organic

fluorescent pigment with a lift-off method by photoresist. Furthermore, it is possible to use a method that the organic fluorescent pigment solution dissolved in a suitable binder resin each other is pattern-printed on a substrate by the off-set printing, the screen printing, etc.

Counter electrode (back electrode)

In case of viewing through a glass substrate 1 the light emission of an EL light emitting layer 8 provided in matrix shape further on the active matrix formed on a glass substrate 1, a counter electrode (back electrode) 9 can be a non-translucent one. In case of reducing the reflectance, a carbon electrode wherein a thin gold (Au) layer lies between or a film wherein carbon paste in which metal particle such as gold, platinum, nickel, etc. is dispersed is applied are used. Besides, in order to improve the light emission utilizing efficiency by improving the reflectance, a deposition film such as gold, platinum, nickel, etc., a sputtering film, or a film wherein these metal paste are applied are used.

On the other hand, in case of viewing directly without the glass substrate 1 the light from the EL light emitting layer 8, as the translucent counter electrode 9, an electrode of a thin film is formed at low temperature such as ITO, gold, nickel, platinum, etc., or an electrode of transparent organic conductive polymer such as polyisocyanaphthene are used.

Constitution of a driving external circuit

As a driving method, the line sequential driving in the same way as TFT LCD TV can be adopted. In this case, because a driving pulse width of a scanning line is narrow, preferably, the continuous light emitting sense is given by using the persistence of vision on the retina in the same way as a CRT type TV of the dot sequential driving, and also in case that the light emitting intensity is strong, the dot sequential driving in the same way as TV is possible. In case that flickers is seen in the screen because of shortage of light emitting intensity, the means for supplementing the light emitting intensity or protracting the light emitting time can be used together.

That is to say, as a constitution of an important portion is shown sectionally in Figure 6, the EL light emission is increased, for example, by providing a channel plate 12 for increasing light on a glass substrate 1 of the EL panel shown in Figure 1. As a constitution of an important portion is shown sectionally in Figure 7, the coloring is

possible by making light emitting color on the fluorescent face of the channel plate 12 white, aligning pixels of the channel plate 12 and the EL panel, in other words, a group of EL elements 11, and superimposing a color filter 13.

Besides, as other means for continuous light emission, for example, in the constitution shown in Figure 1, the constitution that the light emission is continued for constant time after a selective pulse passes through by doping the protracting light emission material such as 1.4 d bromonaphthalene into the EL light emitting layer 8 can be adopted. In this case, the selection of the protracting light emitting material depends on the EL material constituting the EL light emitting layer 8, but the protracting light emission wavelength is not necessarily the same as the EL light emission wavelength at applying the selective pulse. The visual appreciation wavelength is decided by mixing the EL light emission and the protracting light emission on the retina. Therefore, the visual appreciation wavelength can be selected to the decided color by setting the wavelength of the EL light emission and the protracting light emission.

Moreover, other means for continuous light emission, as a constitution of an important portion is shown sectionally in Figure 8, is superimposing the protracting light emission panel (photo pulse stretcher) on the EL panel. In this case, when the pulse shape light emission from the EL panel irradiates on a photo pulse stretcher 14, the protracting light emission material constituting the photo pulse stretcher 14 is excited to metastability. Consequently, said metastability is transferred with light emittion to the ground state by thermal exicitation, and also delay is caused in a thermal exciting process so that delay light emission is generated. In this way, the coloring is possible by aligning and superimposing the protracting light emitting panel 14 constituted by patterning not less than two kinds of light emitter layers into mosaic on pixels (the group of EL elements 11) of the EL panel.

Moreover, in case by the line sequential driving method, a gate driver IC itself can be used because TFT LCD can be used. Besides, the driving voltage is about 10V by using the organic EL material, and as a signal power supply, a signal line driver itself used in TFT LCD, or by adding a current booster, can be used.

The EL display device of the present invention constituted as mentioned above presents a wide visual field angle, and in order to improve the visual field angle further.

it is able to change the EL light emitting face into the diffusing face, or into the directional transmissive condensing face. For example, the EL light emission is diffused by making the surface of the glass substrate 1 of the EL panel rough, so that the visual field angle is extended. Or as a constitution of an important portion is shown sectionally in Figure 9, it is possible to limit or extend the visual field angle by condensing and diffusing the light uniformly to the decided visual field direction by providing a lenticular lens 15 on the glass substrate 1 of the EL panel by etching or forming with applying the resin.

[Effect]

As above mentioned, according to the present invention, it is able to offer the EL display device with high luminance, high resolving power, high speed responsibility, and wide visual field angle without a complicated constitution and manufacturing means. That is to say, the EL display device can be realized wherein the coloring is possible as well as display functions (high luminance, high resolving power and high-speed responsibility, etc.) making the best use of the characteristics of being thin and large, and required in practical use are equipped.

4. A brief explanation of Figures

Figure 1 (a) is a cross sectional view showing a constitution of an important portion of an EL display device of the present invention. Figure 1 (b) is a plan view showing a constitution of an important portion of an EL display device shown in Figure 1 (a). Figures 2, 3, and 4 (a) are cross sectional views showing other different constitutions of an important portion of an EL display device of the present invention. Figure 4 (b) is an oblique view showing a constitution of an important portion of an EL display device shown in Figure 4 (a). Figure 5 is a curve showing the relation of an implanted current and a light emitting luminance for an organic EL layer constituting an EL light emitting layer of an EL display device of the present invention. Figures 6. 7, 8 and 9 are cross sectional views showing furthermore other different constitutions of an important portion of an EL display device of the present invention.

- 1 glass substrate
- 1' Si wafer
- 2 poly-crystalline Si TFT

- 2a source region
- 2b drain region
- 3 gate electrode
- 4 insulating layer (SiO₂, SiNx, polyimide, etc.)
- 5 signal electrode basic line
- 6 pixel electrode (ITO, AgMg, etc.)
- 7 charge transferring layer
- 8 EL light emitting layer
- 9 back (counter) electrode layer
- 10a thermal oxide Ta₂O₅ layer
- 10b Ta layer
- 10c anode oxide Ta₂O₅ layer
- 11 EL element
- 12 channel plate
- 13 color filter
- 14 photo pulse stretcher
- 15 lenticular lens

338

FROM 001-5714342916=RIPLO

⑩日本国特許庁(JP)

①特許比願公開

@公開特許公報(A)

● 平4-125683 ●公開 平成4年(1992)4月27日

©Int.Cl. 5 G 09 F 9/30 C 09 K 11/06 G 09 F 9/30 H 05 B 33/14 設別記号 庁内監理番号 365 C 8621-5G Z 7043-4H

7043-4H 8621-5G 8815-3K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

Q発明の名称 EL表示装置

②特 頭 平2-248533

②出 類 平2(1990)9月18日

@発 明 者 坂 本 正 典 神奈川県川崎市幸区小向東芝町(香地 株式会社東芝総合 研究所内

@発 明 者 川 田 婿 神奈川県川崎市幸区小向東芝町!番地 株式会社東芝総合 研究所内

@発 明 者 森 鄭 神奈川県川崎市寺区小向東芝町1番地 株式会社東芝総会

研究所内 株式·会社、東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

の出 願 人 株 式 会 社 東 芝 の代 理 人 弁理士 須山 佐一

93 KA EF

1. 東明の名称

EL投示装置

2. 修井田求の毎四

スイッチング数子をマトリクス状に形改具写させた基板(アクティブマトリクス)と、同記基板上に地径パタンニングされたEL素子群と、前記スイッチング数子を介してEL素子群を選択的に駆動する外部回路とを超え、

前記Eし業子が有職Eし来をEし免光層として 成ることを特徴とするEし表示論理。

3、発明の詳細な説明

[発切の目的]

(屋貫上の利用分野)

本発明は薄壁ディスプレイ装蔵に係り、特に E L 表示装置に関する。

(従来の技術)

再型ディスプレイを置として、存業トランジ スタアレイとカラーフィルタでTV型液晶を挟んで 或る、いわゆる「TT LCDが知られている。しかし、 前記 TFT LCOには、応音速度と複野角の点で次のような不都合が存在する。

の管理はは温温でキマチック液晶状態を示し、かつTOで程度以上の温度をでそれを維持する条件から、液晶分子の大きさがだいたい定まる。また、元来液晶状態を呈する分子をは、分子間相互作用が大であることから、粘性を低下させるにも目ずと粗容がある。しかして、TFT LCDの応答速度はほぼ10msec が限界と考えられる。

一万、コンピュータ磁末展示では、いわゆるマウスを利用するため、さらに高速応害性が要求される。また、動画を高信知画像表示する場合、応客速度が遅いと画典ピッチが細かくても経像の空間分解能がほなわれる。このため、より高速化することが、情報環穴としても高倍知表示としても必要である。

政野角は進力折を用いるこのタイプの素子の政 限的欠陥であるといえる。しかし、国面ナイズの 拡大と共に西面中心質と過辺域で政野内に無及で きない必要を生じ、過過の中心部と周辺感で選出

特開平4-125683 (2)

のコントラストや色質が異なる結果を生じてしまう。TR型液晶では実用上変変えない設界内は、耐酸、左右各当30°程度である。このため、朝政配離13cmでは、対内14インテ以上のサイズで適面が設野角の磁関に納まらなくなる。すなわち、視野角の拡大は大脳面化にも必要である。

(兎明が解決しようとする温潤)

上記のように、従来の TFT LCDタイプの得型 ディスプレイの場合、狭い現野肉、遅い応答過度 という不具合な国題がある。これらの問題に対し ては、次のような対応が試みられている。

先ず、視野体を広げるためには自己発光型の表示とする必要があり、この自己発光型の表示素子としては、①ブラズマ表示素子、②蛍光表示音、②EL(エレクトロルミネッセンス)表示などがある。

しかして、プラズマ表示素子の場合は、広答は 成も速く、カラー化も可能であるため、業子を微 越化して基版上に単独印刷の手法を用いて多数の 素子を作り込み、既に浮度表示案子の体盤を登え

て成ることを特徴とする。

(作 和)

(実務例)

以下越附の図面をお取して本見明の実施例を 説明する。

上記したように、本発明に係るをし最示算数は、 スイッチング電子をマトリクス状に形改具向をせ たな版(アクティブマトリクス)と、 時記 板上 に唯様パタンニングされたをし 岩子群と、 何 記ス

つつある。しかし、15 度向上、高額知化などに、 材料および素子保辺の点からはずと風光があり、 実用上周足し得るものは来だ得られていない。

また、 策先表示者の場合、 輝度の点では充分ではあるが、 中はり素子構造の点から可製化、カラー化、高額輸化に風界がある。

本見明は上記事間に対処してなされたもので、 受好な吃客速度および選野角を見するばかりでな く、構造的に選挙化が可能で、高速度化やカラー 化も速成され、かつ高精細な強優を表示し得るE し要示数量の質性を目的とする。

(発明の構成)

(温潤を解決するための手段)

本免明に係るEL表示装置は、スイッチング 素子をマトリクス状に形 袋具飼きせた基板(アクティブマトリクス)と、 前記基板上に 雑位パタン ニングされたEL素子群を選択的に 駆動する外部回 結とを構え、

羽記をし妻子が有線をし茶をEL発光層として

イッチング電子を介してEL業子群を選択的に駆動する外部回路とを届えた構成を返している。しかして、別記アクティブマトリクス、EL素子群、このEL素子群の一部を成す対向電優および駆動外部回路は、それぞれ基本的に次のごとく構成されている。

アクティブマトリクス構成 !

特開平4-125683 (3)

を形設して成るアクティブマトリクスも利用可能 である。

その他スイッチング数子2のほぼには、たとえば CdTa、CdS 、InSbも大面似に均一に背板形以可能な知り利用することができる。

なお、前記各族成例において、衝衆電腦6は近

地球層、5は何記多は最シリコン TFT2のソース 領域24に接続する信号電塩思環、6は前記多数品 シリコン TFT2のドレイン領域25に在続するたと 乏ば1TO から成る画彙電塩、7に電荷輸送盤、8 はEL発光層、9はたとえばAg.Ng などから成る 仲面電幅層もしくは対向電塩番である。なお、類 1 図(b) は、前記第1図(a) に図示した構成例を 平面的に示したものである。

さらに、前記アクティブマトリクスを3次元化して集積することにより、トランジスタサイズを大きくすることができるため、より形成容易な非品質シリコンを使用し、第2回に要節の構成を断面的に示すごとく、スイッチング業子2として「FTを形成することも可能である。 五2回において、第1回(a) と同一部分は同一の記号を付して表示した。

なお、前記ではガラス板1を文件基板とした頃 成を示したが、第3図に要配の構成を断値的に示 すように、シリコンウェハー1′のような半導体 総品上にスイッチング業子2としての TFT領域は

光性の iTO電弧のほか、非過光性の全域電弧など であってもよい。

EL君子保成

本発明に係るEL表示装置のアクティアマトリクスでは、形数具体する多数のEL表示状子が終りれる は は は なっている。 しかしかと とし 発光感は 道路 内 以 で し た 光 感は 道路 で の 大 き さ に パクンニ 高 い が は で も る る 観 型 光 性 色 素 を 用 い た E L 発 を 係 は で で な る 。 ここで、 有 職 E L 素子 11の 注 人 電 の で の は 、 大 略 、 死 ら 図 に 図 示 す る ご と く ア カ E

なお、前記発光画素(EL素子)11の寸法を 0.1mx 0.3msとすると、1000 Cd / mfの輝度を 合 るためには10ml A の電流を注入する必要がある。 また、何記パタンニングは、たとえば有機変光色素のマスク悪質、あるいは有機変光色素のべた 延 登録をフォトレジストによるリフトオフ法でパタンニングする方法などなし得る。 さらには、過当

なパインダー制度に相応させた有限変光色素溶液をオフセット印刷法、スクリーン印刷法などで、 紙板上にパタン印刷する方法を用いることが可能である。

刘庆屯连(背面电链)

ガラス番板1面上に形成したアクティブマトリクスの上に、さらにマトリックス状に配位されたEL発電8の発光をガラス猛板1ごしに目収する場合は、対向電極(背面結延)9は非透光性の整個であってもよい。反射率を低くする場合には、高い金(Au)層を介在させた炭素電艦、あるいは、金、白金、ニッケルなどの金属粒子を分散させた、反射率を高くして発光利用効率を上げるためには、変、白金、ニッケルなどの蒸着額、スパッタ類、あるいはこれら全属のペーストを塗布した類が用いられる。

一方、EL免光届Sからの光をガラス延板!を介定せずに直接目視する場合、過光性の対抗電腦 9としては、170 、金、ニッケル、白金などの単

持間平4-125683 (4)

登澤級形成した戦場、あるいはポリイソシアナフ テンなどの透明有健學能性高分子の電腦が用いられる。

超少外四回路接线

超動力式としては、 TFT LCJテレビと同様な総 酸次駆動を採り得る。この場合、走査機の駆動バ ルス幅が狭いので、点域次型の CRT型テレビの 級次型の CRT型テレビの により 連続発光 B を与らる にとが好ましく、また発光型が大である。発 は、TVと同様の点面にちらつき(フリッカ)が見ら れる場合には、発光型度を扱うか、あるいは発光 の間を延長させる手及を併用すればよい。

すなわち、第6回に要都は成を断面的に示す上うに、たとえば不1回に辺示したEレバネルのガラスは収1面に、光端強用のチャンネルブレート12を配数し、Eし免光を増強する。ここで、第7回に必能は成を断面的に示すように、チャンネルブレート12とEレバネルの画素、負責す

+ 14に照射されると、フェトバルスストレッチャ14を頂成する延延免光材料を築安定状態に励起する。しかして、耐記決策定状態は熱勢超に及び、可能が起こる。このようなことから、2種類以上の免光体整をモザイク状にパタンニングして構成した遅延光パネル14を、Eしばネルの過素(Eしま子:1型)と位置合わせして重要することにより、カラー化も可能となる。

さらにまた、経路次駆動方式によった場合は、TFT LCDを使用し得るので、ゲートドライバICをそのまま使用可能となる。しから、有機としは特を用いることにより、駆動電圧は LOV程度になり、信号電弧も TFT LCDで使用される信号線ドライバをものまま、あるいに電流ブースターを付加することにより使用可能である。

上記のように構成された水彫町に係るE L 表示 袋屋は、広い説野角を基するが、これをさらに向 上・改者するため、 E L 預光面を広放面、 あるい は借向性過程単光面にしてもよい。たとえば E L

るとEL索子川群を位置合わせし、さらにカラーフィルタ 13を重量することにより、カラー化も可能となる。

さらに、発光を特殊させる他の手及は、第8回に変数の得取を断面的に示すように、ELパネルの上に遅延免光パネル(ファトパルスストレッチャ)を重型することである。この場合、ELパネルからのパルス状発光がフォトパルスストレッチ

パキルのガラス番板1 酒を租面化して、 E L 免先を拡散させ、 複野肉を拡大させるとか、 あるいは 新 9 図に基礎の構成を斯温的に示すごとく E L パキルのガラス 2 板 1 面にレンテキュラレン ズ 15 を 独到もしくは 間路の 塗布 変型により 設け、 特定 視野 方向への 以光や均一放光を行わせることで、 視野 4 の 和 定、 あるいは 拡大が 可能と なる。

[鬼明の効果]

上記説明から分るこうに、本見明にこれば繁雄な構成ないし致選手及など選せずに、 高輝成 、高分解能および高速応答性でかつ 設野畑の広い E し 表示数量の提供が可能となる。 すなわち、 河型化大型化の特徴を十分に活かした、 しかも 実用上級水される表示機能(高阿定、高分解能および高速応答性など)を強えるとしに、カラー表示も可能などし表示変量を実現することができる。

4、 図面の類単な説明

第1型(a) は本発明にあるをし長示英語の要認用成例を示す新題図、第1型(b) は第1型(a)に図示したをし表示装置の要認用成例を示す平面

特開平4-125683 (5)

図、近 2 図、 近 3 図 およびぶ 4 図 (a) は本色のに 低 5 E L 表示 質 E の 他の 2 に 5 要 E 情 成 例 を 示 す 低 5 E L 表示 質 E の 他の 2 に 5 要 E 情 成 例 を 示 す 最 示 疑 E の 登 部 構 成 を 示 す 料 製 図、 第 5 図 は 本 免 切に 低 5 E L 表示 質 E の E L 免 光 厚 を 成 す 有 鍵 E し 5 由 は 図、 第 6 図、 第 7 図、 第 8 図 8 よ び 第 9 図 は 本 免 明 に 低 5 E L 表示 芸 E の 8 ら に 他 の 異 な る 要 部 構 成 例 を 示 す 新 面 図 で あ 5 。

: :

1 … … ガラスは包

1' -Si7 = --

2 ... ··· 多 拾 基 S L TFT

22… … ソース領域

26……ドレイン新版

3 … … ゲート電低

4 … … 絶経層 (S102 ·SINg ·ポリイミドなど)

5 信号度运动体

6 … … 函集市區 (ITO.AEME にど)

7 …… 话荷输送器

19

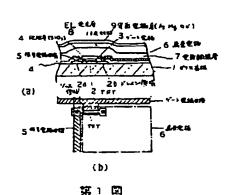
8 ··· ··· E L 発光器

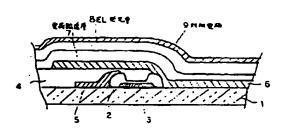
9 ···・・・ 対面(対内) 電極層 10a ··· 熱致化Ta2 0 : 層 10b ··· Ta層 10c ··· 陽極酸化Ta2 0 : 層 11··· ·· E しま子 12··· ·· ・チャンキルプレート 13··· ·· ・カラーフィルター 14··· ·· フェトパルスストレッチャ

15……レンチキュラレンズ

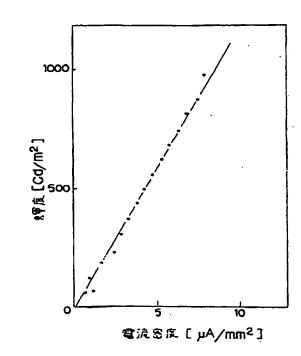
: ;

出加人 株式会社 東芝 代理人 弁団士 類 山 佐 一





第2图



5.

得用半4-125683(6)

